

2023年4月28日

公益財団法人 小笠原敏晶記念財団
2023年度 一般研究助成募集要項

当財団の本年度の一般研究助成は、下記の要項により募集します。

記

1. 助成の対象

高分子分野における、新素材・加工技術・新機能に関する研究開発課題に対して助成します。

- ① 高分子の新規合成法、高分子新素材の開発
- ② 高分子の成形・加工技術
- ③ 高分子を利用した新機能部品の開発
- ④ SDGs対応の高分子調製と活用

2. 申請の資格・制限

原則として、国内大学あるいは公立研究機関所属の高分子分野の研究者で、かつ主導的に研究をおこなう立場の者。

(学部生・大学院生・博士研究員は除く)

3. 助成金額

総額12,000万円

1件当たりの助成額は、100万円～500万円を考慮しております。

申請書の金額欄には、申請額の範囲内で必要な経費を記載してください。

4. 募集期間

2023年4月28日(金)～2023年6月30日(金) 当日消印まで受付

5. 申請の方法

- 1) 申請書は当財団ホームページよりダウンロードできます。
- 2) 応募に際しては、所属機関長の承諾が必要です。所属機関長は、学部長・研究所長・学科長相当以上の役職を想定しています。

6. 申請書の送付方法

郵送

- 1) 申請書(正本1部・コピー9部 両面印刷不可 左上ステーブラー留)

添付資料は簡潔なものとし、コピーを含む各申請用紙にセットしてください。

*添付資料とは、研究内容の補足説明にあたるもので、必須提出書類ではありません。

2) 採否連絡用の返信用定形封筒 2部

申請者宛・推薦者宛の各1部 長形3号(A4が3つ折で入るサイズ)タイプに
84円切手貼付の上、必ず返信先を明記。

7. 選考の方法

1) 助成金の交付先および金額は選考委員会において審査し、理事会が決定します。

2) 採否の通知

研究助成の採否あるいは金額については、11月頃に申請者および推薦者に通知します。なお、採否の理由に関するお問い合わせには応じかねますので予めご了承ください。

8. 助成金の交付

1) 助成金の交付は、当財団と助成対象者間の覚書締結後、手続きを進めてまいります。

2) 奨学寄付金による場合は、覚書締結後、所定の用紙を送っていただき手続きが済み次第交付します。

9. 助成金の使途等

1) 研究を有効に推進し、成果を上げるための費用としてお使いください。

2) 使途内容は、研究報告書提出の際、使途明細票にて報告してください。

3) 使途明細書には領収書(コピー可)を添付してください。

4) 申請時より、使途を変更する場合はご連絡ください。

5) 予算年度による制約や、研究実施期間の制限はありません。

10. 報告の義務

研究助成については、研究終了後3ヶ月以内に研究実施概況報告書(様式は当財団で定めたものとします)・使途明細票(領収書添付/コピー可)・研究論文を提出してください。報告書は、当財団の年次報告書・ホームページ等に掲載させていただきますのでご了承願います。著作権および著作者人格権は行使しないようお願いいたします。なお、研究実施期間が長年にわたるときは、途中で概況の経過報告をしていただきます。また、研究実施概況報告書のほか研究助成課題に関し、学会誌に研究論文を掲載した場合はその別刷をお送りください。

11. 個人情報保護方針

公募により頂きました個人情報は、事業目的の範囲内で、かつ業務遂行に必要な限度内で利用致します。又、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することは致しません。

12. 確約

申請者は、反社会的勢力と関係する者ではないこと。

13. 資格の取り消しと助成金の返金

- 1) 虚偽の申請内容が確認された場合、申請資格を取り消します。
- 2) 助成金受給後、申請内容に虚偽の事実が判明した場合、助成を取り消し、返金を求めます。
- 3) 所定の期間内に活動報告書の提出がない場合は、返金を求める場合があります。

以上、本募集要項のすべての内容を確認・承知した上で申請書を提出してください。
疑問点等がありましたら、事務局までお問い合わせください。

申請書請求・送付先

【事務局】〒108-0014 東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル4階
公益財団法人 小笠原敏晶記念財団 担当/村田
<https://ogasawarazaidan.or.jp>
e-mail contact-tech@ogasawarazaidan.or.jp

以 上